

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-217221

(43)Date of publication of application : 02.08.2002

(51)Int.Cl.

H01L 21/56

H01L 23/28

H05K 3/28

H05K 3/32

(21)Application number : 2001-014176

(71)Applicant : TDK CORP

(22)Date of filing : 23.01.2001

(72)Inventor : MORIYA BUNJI

TAJIMA MORIKAZU

KUROSAWA FUMIKATSU

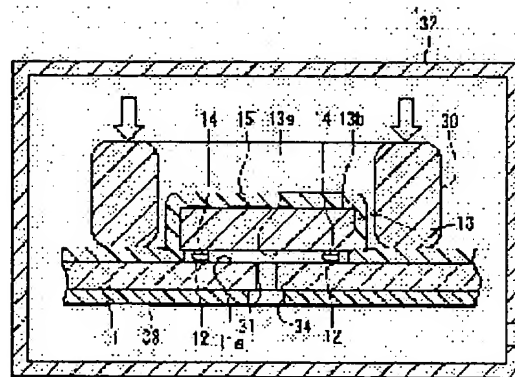
HAYASHI SHINICHIRO

(54) MANUFACTURING METHOD FOR ELECTRONIC DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable a mechanical joint between a connecting electrode of an electronic part and a conductor pattern of a mounting board to be improved in strength and stability through a simple process without having an adverse effect on the operation of the electronic part.

SOLUTION: In a method for manufacturing the electronic device, the electronic part 13 and the mounting board 11 are arranged so as to make one side 13a of the electronic part 13 confront one side 11a of the mounting board 11, and the connecting electrode 14 of the electronic part 13 is electrically connected and mechanically joined to the conductor pattern 12 of the mounting board 11. Then, a resin film 15 is disposed on the electronic part 13 and the mounting board 11, and the resin film 15 is changed in shape so as to come into close contact with the electronic part 13 and the mounting board 11. Then, the resin film 5 is bonded to the mounting board 11 by heating while the resin film 15 is pressed against the mounting board 11 around the electronic part 13 by a jig 30.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-217221

(P2002-217221A)

(43) 公開日 平成14年8月2日(2002.8.2)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

F I

テマコード*(参考)

H 0 1 L 21/56

H 0 1 L 21/56

R 4 M 1 0 9

23/28

23/28

Z 5 E 3 1 4

H 0 5 K 3/28

H 0 5 K 3/28

F 5 E 3 1 9

3/32

3/32

G 5 F 0 6 1

Z

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 13 頁)

(21) 出願番号

特願2001-14176(P2001-14176)

(71) 出願人 000003067

ティーディーケイ株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

(22) 出願日

平成13年1月23日(2001.1.23)

(72) 発明者 森谷 文治

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

(72) 発明者 田島 盛一

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

(74) 代理人 100107559

弁理士 星宮 勝美

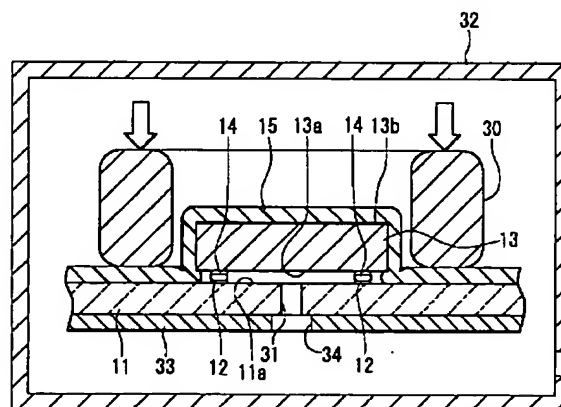
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電子装置の製造方法

(57) 【要約】

【課題】 簡単な工程で、電子部品の動作に影響を与ることなく、電子部品の接続電極と実装基板の導体パターンとの機械的な接合の強度や接合の安定性の向上を図る。

【解決手段】 電子装置の製造方法では、電子部品13の一方の面13aが実装基板11の一方の面11aに対向するように、電子部品13と実装基板11とを配置し、電子部品13の接続電極14を実装基板11の導体パターン12に電気的に接続し且つ機械的に接合する。次に、電子部品13および実装基板11の上に樹脂フィルム15を配置し、電子部品13および実装基板11に密着するように樹脂フィルム15の形状を変化させる。次に、治具30によって電子部品13の周辺の部分において樹脂フィルム15を実装基板11側に加圧しながら、樹脂フィルム15を加熱して実装基板11に接着する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 一方の面において露出する導体パターンを有する実装基板と、一方の面において接続電極を有し、この接続電極を有する面が前記実装基板の一方の面に対向するように配置され、前記接続電極が前記実装基板の導体パターンに電気的に接続され且つ機械的に接合された電子部品とを備えた電子装置の製造方法であって、

前記電子部品の一方の面が前記実装基板の一方の面に対向するように、前記電子部品と実装基板とを配置し、前記電子部品の接続電極を前記実装基板の導体パターンに電気的に接続し且つ機械的に接合する工程と、前記電子部品および実装基板を覆うように樹脂フィルムを配置する工程と、

前記電子部品の周辺の部分において前記樹脂フィルムに当接する治具によって、電子部品の周辺の部分において樹脂フィルムを実装基板側に加圧しながら、樹脂フィルムが電子部品の実装基板とは反対側の面と電子部品の周辺の部分における実装基板の一方の面とに密着するように、樹脂フィルムを実装基板に接着する工程とを備えたことを特徴とする電子装置の製造方法。

【請求項2】 前記樹脂フィルムは、前記電子部品を封止することを特徴とする請求項1記載の電子装置の製造方法。

【請求項3】 前記電子部品の一方の面と前記実装基板の一方の面との間には空間が形成されることを特徴とする請求項1または2記載の電子装置の製造方法。

【請求項4】 前記樹脂フィルムを接着する工程は、前記樹脂フィルムを加熱して、前記樹脂フィルムが流動性を有するようにした後に樹脂フィルムを硬化させることによって、樹脂フィルムを実装基板に接着することを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の電子装置の製造方法。

【請求項5】 前記樹脂フィルムを配置する工程は、前記実装基板に形成された孔を通して、実装基板の電子部品とは反対側から電子部品側の気体を吸引することによって、前記樹脂フィルムが電子部品の実装基板とは反対側の面と電子部品の周辺の部分における実装基板の一方の面とに密着して電子部品および実装基板を覆うように、前記樹脂フィルムの形状を変化させる工程を含むことを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載の電子装置の製造方法。

【請求項6】 前記樹脂フィルムの形状を変化させる工程は、前記樹脂フィルムを軟化させた状態で、樹脂フィルムの形状を変化させることを特徴とする請求項5記載の電子装置の製造方法。

【請求項7】 前記実装基板に形成された孔は、実装基板において電子部品が配置される領域の中央部に配置されていることを特徴とする請求項5または6記載の電子装置の製造方法。

【請求項8】 更に、前記樹脂フィルムを接着する工程の後で、前記孔を塞ぐ工程を備えたことを特徴とする請求項7記載の電子装置の製造方法。

【請求項9】 前記実装基板に形成された孔は、実装基板において電子部品が配置される領域の周辺部に配置され、この孔は、前記樹脂フィルムを接着する工程において樹脂フィルムによって塞がれることを特徴とする請求項5または6記載の電子装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、実装基板と、この実装基板に実装された電子部品とを備えた電子装置の製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】弾性表面波素子は、圧電基板の一方の面に楕形電極が形成されたものである。この弾性表面波素子は、携帯電話等の移動体通信機器におけるフィルタ等に広く利用されている。

【0003】ところで、半導体部品等の電子部品は、電子部品が実装基板上に実装され、電子部品の接続電極と実装基板の導体パターンが電気的に接続され、且つ電子部品の接続電極と実装基板の導体パターンとの電気的接続部分が封止された構造を有するパッケージの形態で使用される場合が多い。電子部品が弾性表面波素子である場合も同様である。なお、本出願において、実装基板と、この実装基板に実装された電子部品とを備えたものを電子装置と言う。

【0004】電子装置において、電子部品の接続電極と実装基板の導体パターンとの電気的接続方法には、大きく分けて、電子部品の接続電極を有する面が実装基板に向くように電子部品を配置するフェースダウンボンディングと、電子部品の接続電極を有する面が実装基板とは反対側に向くように電子部品を配置するフェースアップボンディングとがある。電子装置の小型化のためには、フェースダウンボンディングの方が有利である。

【0005】フェースダウンボンディングを採用した従来の電子装置の製造方法では、電子部品の接続電極と実装基板の導体パターンとを電気的に接続した後、電子部品と実装基板との間にアンダーフィル材を充填して、電子部品の接続電極と実装基板の導体パターンとの電気的接続部分を封止するのが一般的である。

【0006】しかしながら、電子部品が弾性表面波素子である場合には、弾性表面波素子に特有の問題があるため、上述のような一般的な方法を用いることはではない。弾性表面波素子に特有の問題とは、弾性表面波素子では、その表面に、楕形電極が形成されており、この楕形電極に水分、塵埃等の異物が付着しないように弾性表面波素子を封止する必要がある一方で、弾性表面波素子の動作に影響を与えないように、弾性表面波素子の表面における弾性表面波伝搬領域に封止用の樹脂等が接触し

ないようにする必要があることである。

【0007】そのため、従来は、電子部品が弾性表面波素子である場合における電子装置の製造方法としては、例えば、弾性表面波素子の接続電極と実装基板の導体パターンとを電気的に接続した後、セラミックや金属等で形成されたキャップのような構造体によって弾性表面波素子を囲って封止を行う方法が用いられていた。電子部品が弾性表面波素子である場合における電子装置のその他の製造方法としては、弾性表面波素子の接続電極と実装基板の導体パターンとを電気的に接続した後、弾性表面波素子の周囲をサイドフィル材で囲って封止を行う方法がある。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】電子部品が弾性表面波素子である場合における電子装置の製造方法のうち、キャップのような構造体によって弾性表面波素子を囲って封止を行う方法では、電子装置の小型化が困難であるという問題点がある。また、この方法では、上記構造体は、弾性表面波素子の接続電極と実装基板の導体パターンとの機械的な接合には寄与しないため、弾性表面波素子の接続電極と実装基板の導体パターンとの機械的な接合の強度や接合の安定性の向上を図ることができないという問題点がある。

【0009】また、電子部品が弾性表面波素子である場合における電子装置の製造方法のうち、弾性表面波素子の周囲をサイドフィル材で囲って封止を行う方法では、サイドフィル材が弾性表面波素子の表面における弾性表面波伝搬領域に入り込むおそれがあるという問題点がある。

【0010】なお、弾性表面波素子に限らず、電子部品が振動子や高周波回路部品の場合でも、電子部品の表面に封止用の樹脂等が接触すると、電子部品の動作に影響を与える場合がある。従って、上記の問題点は、電子部品が弾性表面波素子である場合に限らず、例えば、電子部品が振動子や高周波回路部品である場合についても同様である。

【0011】本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その第1の目的は、実装基板と、この実装基板に実装された電子部品とを備えた電子装置の製造方法であって、簡単な工程で、電子部品の動作に影響を与えることなく、電子部品の接続電極と実装基板の導体パターンとの機械的な接合の強度や接合の安定性の向上を図ることができるようにした電子装置の製造方法を提供することにある。

【0012】本発明の第2の目的は、上記第1の目的に加え、簡単な工程で、電子部品の動作に影響を与えることなく、電子部品を封止することができるようにした電子装置の製造方法を提供することにある。

【0013】

【課題を解決するための手段】本発明の電子装置の製造

方法は、一方の面において露出する導体パターンを有する実装基板と、一方の面において接続電極を有し、この接続電極を有する面が実装基板の一方の面に対向するように配置され、接続電極が実装基板の導体パターンに電気的に接続され且つ機械的に接合された電子部品とを備えた電子装置を製造する方法であって、電子部品の一方の面が実装基板の一方の面に対向するように、電子部品と実装基板とを配置し、電子部品の接続電極を実装基板の導体パターンに電気的に接続し且つ機械的に接合する工程と、電子部品および実装基板を覆うように樹脂フィルムを配置する工程と、電子部品の周辺の部分において樹脂フィルムに当接する治具によって、電子部品の周辺の部分において樹脂フィルムを実装基板側に加圧しながら、樹脂フィルムが電子部品の実装基板とは反対側の面と電子部品の周辺の部分における実装基板の一方の面とに密着するように、樹脂フィルムを実装基板に接着する工程とを備えたものである。

【0014】本発明の電子装置の製造方法では、樹脂フィルムは、電子部品の実装基板とは反対側の面と電子部品の周辺の部分における実装基板の一方の面とに密着するように電子部品および実装基板を覆い、実装基板に接着される。そして、この樹脂フィルムによって、電子部品の接続電極と実装基板の導体パターンとの機械的な接合が補強される。

【0015】本発明の電子装置の製造方法において、樹脂フィルムは電子部品を封止してもよい。また、本発明の電子装置の製造方法において、電子部品の一方の面と実装基板の一方の面との間には空間が形成されてもよい。

【0016】また、本発明の電子装置の製造方法において、樹脂フィルムを接着する工程は、樹脂フィルムを加熱して、樹脂フィルムが流動性を有するようにした後に樹脂フィルムを硬化させることによって、樹脂フィルムを実装基板に接着してもよい。

【0017】また、本発明の電子装置の製造方法において、樹脂フィルムを配置する工程は、実装基板に形成された孔を通して、実装基板の電子部品とは反対側から電子部品側の気体を吸引することによって、樹脂フィルムが電子部品の実装基板とは反対側の面と電子部品の周辺の部分における実装基板の一方の面とに密着して電子部品および実装基板を覆うように、樹脂フィルムの形状を変化させる工程を含んでいてもよい。この場合、樹脂フィルムの形状を変化させる工程は、樹脂フィルムを軟化させた状態で、樹脂フィルムの形状を変化させてもよい。また、実装基板に形成された孔は、実装基板において電子部品が配置される領域の中央部に配置されていてもよい。また、本発明の電子装置の製造方法は、更に、樹脂フィルムを接着する工程の後で、孔を塞ぐ工程を備えていてもよい。また、実装基板に形成された孔は、実装基板において電子部品が配置される領域の周辺部に配

置され、この孔は、樹脂フィルムを接着する工程において樹脂フィルムによって塞がれてもよい。

【0018】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。

【第1の実施の形態】まず、図1を参照して、本発明の第1の実施の形態が適用される電子装置の構成について説明する。本実施の形態における電子装置10は、一方の面11aにおいて露出する導体パターン12を有する実装基板11と、一方の面13aにおいて接続電極14を有し、この接続電極14を有する面13aが実装基板11の一方の面11aに対向するように配置され、接続電極14が実装基板11の導体パターン12に電気的に接続され且つ機械的に接合された電子部品13と、電子部品13の実装基板11とは反対側の面13bと電子部品13の周辺の部分における実装基板11の一方の面11aとに密着するように電子部品13および実装基板11を覆い、実装基板11に接着された樹脂フィルム15とを備えている。

【0019】実装基板11は、ガラス、樹脂またはセラミック等で形成されている。電子部品13は、例えば弾性表面波素子、振動子、高周波回路部品等であるが、その他の電子部品であってもよい。電子部品13は、前述のように、接続電極14を有する面13aが実装基板11に向くように配置されるフェースダウンボンディングによって、実装基板11に実装されている。電子部品13の一方の面13aと実装基板11の一方の面11aとの間には空間16が形成されている。

【0020】電子部品13の実装基板11とは反対側の面13bは、樹脂フィルム15によって隙間なく覆われている。実装基板11の一方の面11aのうち、電子部品13の周辺の部分も、隙間なく樹脂フィルム15によって覆われている。また、樹脂フィルム15は、電子部品13の接続電極14と実装基板11の導体パターン12との電気的接続部分を含めて、電子部品13の全体を封止している。

【0021】樹脂フィルム15は、例えば、エポキシ樹脂等の熱硬化性の樹脂によって形成されている。樹脂フィルム15の厚みは、例えば50～150μmである。

【0022】次に、本実施の形態に係る電子装置10の製造方法の概略について説明する。この電子装置10の製造方法は、電子部品13の一方の面13aが実装基板11の一方の面11aに対向するように、電子部品13と実装基板11とを配置し、電子部品13の接続電極14を実装基板11の導体パターン12に電気的に接続し且つ機械的に接合する工程と、電子部品13の実装基板11とは反対側の面13bと電子部品13の周辺の部分における実装基板11の一方の面11aとに密着して電子部品13および実装基板11を覆うように樹脂フィルム15を配置し、樹脂フィルム15を実装基板11に接

着する工程とを備えている。

【0023】次に、図2を参照して、本実施の形態において用いられる樹脂フィルム15の特性の一例を概念的に説明する。図2において、白丸および実線は、樹脂フィルム15の温度と任意の方向についての長さとの対応関係を示している。また、図2において、黒丸および破線は、樹脂フィルム15の特性との比較のために、BT (Bismaleimide triazine) 樹脂のように温度変化に対して形状が安定している樹脂における温度と任意の方向についての長さとの対応関係を示している。温度変化に対して形状が安定している樹脂では、符号110で示したように、温度変化に対してほぼ直線的に長さが変化する。

【0024】樹脂フィルム15は、その温度が常温(室温)RTのときにはフィルム形状を維持している。符号101で示したように、樹脂フィルム15の温度を常温RTからガラス転移温度TGまで上げて行くと、樹脂フィルム15は徐々に軟化すると共に、温度変化に対してほぼ直線的に長さが変化するよう膨張する。符号102で示したように、樹脂フィルム15の温度をガラス転移温度TGから硬化開始温度HTまで上げて行くと、樹脂フィルム15は流動性を有するようになると共に、急激に膨張する。符号103で示したように、樹脂フィルム15の温度を硬化開始温度HT以上とすると、樹脂フィルム15は硬化し始める。樹脂フィルム15の硬化が終了すると、符号104で示したように、樹脂フィルム15は収縮する。このとき、樹脂フィルム15には収縮する方向の力(以下、収縮力と言う。)が生じる。樹脂フィルム15の硬化が終了した後は、符号105で示したように、樹脂フィルム15は、温度を上げて再度、軟化したり、流動性を有したりすることなく、温度変化に対して形状が安定する。硬化開始温度HTは、樹脂フィルム15の特性によって異なるが、例えば150～200℃程度であり、エポキシ樹脂を用いて形成された樹脂フィルム15の場合には150℃前後である。また、樹脂フィルム15の硬化開始から硬化終了までに要する時間も、樹脂フィルム15の特性によって異なる。

【0025】なお、図2に示した樹脂フィルム15の特性は、あくまで概念的なものである。従って、例えば、単位時間あたりの温度変化量が変われば樹脂フィルム15の特性も変化する。

【0026】本実施の形態に係る電子装置10の製造方法では、例えば、樹脂フィルム15の温度を上げて樹脂フィルム15を軟化させた状態で、樹脂フィルム15が電子部品13の実装基板11とは反対側の面13bと電子部品13の周辺の部分における実装基板11の一方の面11aとに均一に密着して電子部品13および実装基板11を覆うように、樹脂フィルム15の形状を変化させる。その後、更に樹脂フィルム15の温度を上げて、樹脂フィルム15が流動性を有するようにした後、樹脂

フィルム15を硬化させることによって、樹脂フィルム15を実装基板11に接着すると共に、樹脂フィルム15の形状を固定する。樹脂フィルム15が硬化する際には、前述のように収縮力が発生する。この樹脂フィルム15の収縮力は、電子部品13を実装基板11側に押し付けるように作用する。これにより、電子部品13の接続電極14と実装基板11の導体パターン12との機械的な接合がより確実に補強される。また、樹脂フィルム15が収縮することにより、樹脂フィルム15は、より緊密に電子部品13および実装基板11に密着する。

【0027】なお、樹脂フィルム15が常温でも十分な柔軟性を有する場合には、常温において樹脂フィルム15を変形させて、その形状を決定し、その後、樹脂フィルム15の温度を上げて樹脂フィルム15を硬化させてもよい。

【0028】また、ガラス転移温度以下の温度において樹脂フィルム15を軟化させた状態で、樹脂フィルム15の形状を決定し、その後、ガラス転移温度以下の温度において比較的長い時間をかけて樹脂フィルム15を硬化させてもよい。

【0029】また、樹脂フィルム15が紫外線によって軟化する樹脂によって形成されている場合には、樹脂フィルム15の温度を上げて樹脂フィルム15を軟化させる代わりに、樹脂フィルム15に紫外線を照射して樹脂フィルム15を軟化させてもよい。あるいは、樹脂フィルム15の温度を上げると共に樹脂フィルム15に紫外線を照射して樹脂フィルム15を軟化させてもよい。

【0030】また、樹脂フィルム15が紫外線によって硬化する樹脂によって形成されている場合には、樹脂フィルム15の温度を上げて樹脂フィルム15を硬化させる代わりに、樹脂フィルム15に紫外線を照射して樹脂フィルム15を硬化させてもよい。あるいは、樹脂フィルム15の温度を上げると共に樹脂フィルム15に紫外線を照射して樹脂フィルム15を硬化させてもよい。

【0031】ところで、本実施の形態において、電子部品13の接続電極14と実装基板11の導体パターン12との電気的接続および機械的接合の方法としては、種々の方法を用いることができる。以下、電子部品13の接続電極14と実装基板11の導体パターン12との電気的接続および機械的接合の方法（以下、単に接合方法と言う。）のいくつかの例について説明する。

【0032】まず、図3ないし図5を参照して、本実施の形態との比較のために、従来の接合方法の例について説明する。なお、図3ないし図5では、電子部品13の接続電極14と実装基板11の導体パターン12との電気的接続および機械的接合の部分、他の部分に比べて大きく描いている。

【0033】図3に示した例では、電子部品13の接続電極14として、電子部品13の導体パターン17に接続された、例えば金よりなるバンパ14Aが設けられて

いる。一方、実装基板11側には、導体パターン12の一部をなす、例えば金よりなる接続部12Aが設けられている。この例では、バンパ14Aと接続部12Aは金属接合され、これにより、バンパ14Aと接続部12Aは電気的に接続されると共に機械的に接合される。

【0034】図4に示した例では、電子部品13の接続電極14として、電子部品13の導体パターン17に接続された、例えば金よりなるバンパ14Bが設けられている。一方、実装基板11側には、導体パターン12の一部をなす、例えば金よりなる接続部12Aが設けられている。この例では、バンパ14Bと接続部12Aは、導電性ペースト18によって電気的に接続される。その後、電子部品13と実装基板11との間にはアンダーフィル材19が充填され、このアンダーフィル材19の収縮力によって、バンパ14B、導電性ペースト18および接続部12Aの機械的接合が安定的に確保される。

【0035】図5に示した例では、電子部品13の接続電極14として、電子部品13の導体パターン17に接続された、例えば金よりなるバンパ14Aが設けられている。一方、実装基板11側には、導体パターン12の一部をなす、例えば金よりなる接続部12Aが設けられている。この例では、バンパ14Aと接続部12Aは互いに接するように配置され、これにより、バンパ14Aと接続部12Aは電気的に接続される。バンパ14Aおよび接続部12Aの周囲における電子部品13と実装基板11との間には、非導電性または異方性導電性の接合用ペースト20が注入される。そして、この接合用ペースト20の収縮力によって、バンパ14Aと接続部12Aとの機械的接合が安定的に確保される。

【0036】次に、図6ないし図8を参照して、本実施の形態における接合方法の例について説明する。なお、図6ないし図8では、電子部品13の接続電極14と実装基板11の導体パターン12との電気的接続および機械的接合の部分、他の部分に比べて大きく描いている。

【0037】図6に示した例では、図3に示した例と同様に、電子部品13の接続電極14として、電子部品13の導体パターン17に接続された、例えば金よりなるバンパ14Aが設けられている。一方、実装基板11側には、導体パターン12の一部をなす、例えば金よりなる接続部12Aが設けられている。バンパ14Aと接続部12Aは金属接合され、これにより、バンパ14Aと接続部12Aは電気的に接続されると共に機械的に接合される。この例では、更に、本実施の形態における樹脂フィルム15が設けられている。そして、この樹脂フィルム15の収縮力によって、バンパ14Aと接続部12Aとの機械的な接合が補強される。

【0038】図7に示した例では、図4に示した例と同様に、電子部品13の接続電極14として、電子部品13の導体パターン17に接続された、例えば金よりなる

バンパ14Bが設けられている。一方、実装基板11側には、導体パターン12の一部をなす、例えば金よりなる接続部12Aが設けられている。バンパ14Bと接続部12Aは、導電性ペースト18によって電氣的に接続される。この例では、更に、本実施の形態における樹脂フィルム15が設けられている。そして、アンダーフィル材19を用いることなく、樹脂フィルム15の収縮力によって、バンパ14B、導電性ペースト18および接続部12Aの機械的接合が安定的に確保される。

【0039】図8に示した例では、図5に示した例と同様に、電子部品13の接続電極14として、電子部品13の導体パターン17に接続された、例えば金よりなるバンパ14Aが設けられている。一方、実装基板11側には、導体パターン12の一部をなす、例えば金よりなる接続部12Aが設けられている。バンパ14Aと接続部12Aは互いに接するように配置され、これにより、バンパ14Aと接続部12Aは電氣的に接続される。バンパ14Aおよび接続部12Aの周囲における電子部品13と実装基板11との間には、非導電性または異方性導電性の接合用ペースト20が注入される。そして、この接合用ペースト20の収縮力によって、バンパ14Aと接続部12Aとの機械的接合が安定的に確保される。この例では、更に、本実施の形態における樹脂フィルム15が設けられている。そして、この樹脂フィルム15の収縮力によって、バンパ14Aと接続部12Aとの機械的な接合が補強される。

【0040】なお、本実施の形態における接合方法は、図6ないし図8に示したものに限らず、フェースダウンボンディングにおける従来の接合方法をほとんど利用することができる。

【0041】次に、図9を参照して、電子部品13としての弾性表面波素子13Aの一例について説明する。図9に示した弾性表面波素子13Aは、圧電基板21と、この圧電基板21の一方の面に形成された楕形電極22および導体パターン23と、導体パターン23の端部に形成された接続電極24とを有している。接続電極24は、図1等における接続電極14に対応する。弾性表面波素子13Aは、楕形電極22によって発生される弾性表面波を基本動作に使用する素子であり、本実施の形態ではバンドパスフィルタとしての機能を有する。

【0042】図9において、記号“IN”を付した接続電極24は入力端子であり、記号“OUT”を付した接続電極24は出力端子であり、記号“GND”を付した接続電極24は接地端子である。また、図9において、符号25で示す破線で囲まれた領域は、弾性表面波伝搬領域を含み、その内側に封止材等が入り込まないようにする必要のある領域である。

【0043】次に、図10ないし図14を参照して、本実施の形態に係る電子装置10の製造方法について詳しく説明する。本実施の形態では、電子装置10を1個ず

つ製造してもよいし、複数の電子装置10を同時に製造してもよい。以下では、複数の電子装置10を同時に製造する場合について説明する。

【0044】本実施の形態に係る電子装置の製造方法では、まず、図10に示したように、電子部品13の一方の面13aが実装基板11の一方の面11aに対向するように、実装基板11の上に電子部品13を配置し、電子部品13の接続電極14を実装基板11の導体パターン12に電氣的に接続し且つ機械的に接合する。次に、実装基板11の一方の面11aの形状とほぼ同じ平面形状に形成された樹脂フィルム15を、電子部品13および実装基板11を覆うように配置する。

【0045】なお、図10における実装基板11は、複数の電子部品13に対応する部分を含んだものである。そして、この実装基板11上には、複数の電子部品13が配置される。また、本実施の形態では、実装基板11には、各電子部品13が配置される領域の中央部において、孔31が形成されている。

【0046】次に、図11に示したように、樹脂フィルム15を加熱して樹脂フィルム15を軟化させた状態で、実装基板11の孔31を通して、実装基板11の電子部品13とは反対側から電子部品13側の気体を吸引する。ここでいう気体は、処理を行う際の雰囲気によって異なるが、空気、窒素ガス、不活性ガス等である。これにより、樹脂フィルム15が電子部品13の実装基板11とは反対側の面13bと電子部品13の周辺の部分における実装基板11の一方の面11aとに均一に密着して電子部品13および実装基板11を覆うように、樹脂フィルム15の形状を変化させる。このときの樹脂フィルム15の温度は、樹脂フィルム15が硬化する温度よりも低くなるようにする。このように、実装基板11の孔31を通して、実装基板11の電子部品13とは反対側から電子部品13側の気体を吸引して樹脂フィルム15の形状を変化させることにより、樹脂フィルム15の形状を容易に決定することができる。また、樹脂フィルム15を軟化させた状態で、樹脂フィルム15の形状を変化させることにより、樹脂フィルム15の形状をより容易に決定することができる。なお、樹脂フィルム15が常温でも十分な柔軟性を有する場合には、樹脂フィルム15を加熱せずに、上述の吸引のみで樹脂フィルム15の形状を変化させてもよい。

【0047】なお、樹脂フィルム15が紫外線によって軟化する樹脂によって形成されている場合には、樹脂フィルム15の温度を上げて樹脂フィルム15を軟化させる代わりに、樹脂フィルム15に紫外線を照射して樹脂フィルム15を軟化させてもよい。あるいは、樹脂フィルム15の温度を上げると共に樹脂フィルム15に紫外線を照射して樹脂フィルム15を軟化させてもよい。

【0048】本実施の形態では、樹脂フィルム15を加熱する手段および実装基板11の電子部品13とは反対

11

側から電子部品13側の気体を吸引する手段として、減圧可能な加熱炉32を用いている。しかし、加熱する手段や気体を吸引する手段としては他の手段を用いてもよい。加熱炉32は、実装基板11が載置されるヒーター33を有している。ヒーター33は、実装基板11および樹脂フィルム15を加熱する。ヒーター33には、実装基板11の孔31に連通する孔34が形成されている。加熱炉32内の気体を排出して加熱炉32内を減圧すると、ヒーター33の孔34と実装基板11の孔31を通して、実装基板11の電子部品13とは反対側から電子部品13側の気体が吸引される。

【0049】また、本実施の形態では、電子部品13の周辺の部分において樹脂フィルム15に当接する棒状の治具30を用いて、電子部品13の周辺の部分において樹脂フィルム15を実装基板11側に加圧することによって、樹脂フィルム15を電子部品13の周辺の部分における実装基板11の一方の面11aに密着させている。治具30によって樹脂フィルム15を加圧する方法としては、治具30の自重によって樹脂フィルム15を加圧する方法でもよいし、治具30を図示しない重りあるいは加圧装置によって下方に加圧することによって樹脂フィルム15を加圧する方法でもよい。なお、治具30は、樹脂フィルム15の形状を変化させる前に樹脂フィルム15の上に配置しておいてもよいし、樹脂フィルム15の形状を変化させた後に樹脂フィルム15の上に配置してもよい。また、複数の電子装置10を同時に製造する場合に用いられる治具30は、各電子部品13に対応した複数の棒状の部分の集合体になっている。

【0050】次に、図12に示したように、治具30によって電子部品13の周辺の部分において樹脂フィルム15を実装基板11側に加圧しながら、樹脂フィルム15が電子部品13の実装基板11とは反対側の面13bと電子部品13の周辺の部分における実装基板11の一方の面11aとに密着するように、樹脂フィルム15を実装基板11に接着する。具体的には、治具30によって電子部品13の周辺の部分において樹脂フィルム15を実装基板11側に加圧しながら、ヒーター33によって実装基板11および樹脂フィルム15を加熱して、樹脂フィルム15の温度を樹脂フィルム15が硬化する温度以上とする。これにより、樹脂フィルム15を、流動性を有するようにした後、硬化させて、樹脂フィルム15を実装基板11に接着すると共に、樹脂フィルム15の形状を固定する。

【0051】なお、樹脂フィルム15が紫外線によって硬化する樹脂によって形成されている場合には、樹脂フィルム15の温度を上げて樹脂フィルム15を硬化させる代わりに、樹脂フィルム15に紫外線を照射して樹脂フィルム15を硬化させてもよい。あるいは、樹脂フィルム15の温度を上げると共に樹脂フィルム15に紫外線を照射して樹脂フィルム15を硬化させてもよい。

12

【0052】次に、図13に示したように、必要に応じて、実装基板11の孔31を、封止材等よりなる栓部材35によって塞ぐ。次に、図13において符号41で示した切断位置で、実装基板11および樹脂フィルム15を切断して、個々の電子装置10を完成させる。図14は、図13に示した切断工程の前における実装基板11、電子部品13および樹脂フィルム15を示す平面図である。電子装置10を1個ずつ製造する場合における製造方法は、上述の実装基板11および樹脂フィルム15を切断する工程が不要になること以外は、複数の電子装置10を同時に製造する場合と同様である。

【0053】以上説明したように、本実施の形態に係る電子装置10の製造方法では、樹脂フィルム15が、電子部品13の実装基板11とは反対側の面13bと電子部品13の周辺の部分における実装基板11の一方の面11aとに密着するように電子部品13および実装基板11を覆い、実装基板11に接着される。そして、この樹脂フィルム15によって、電子部品13の接続電極14と実装基板11の導体パターン12との機械的な接合が補強される。また、本実施の形態では、電子部品13と実装基板11との間にアンダーフィル材は充填されない。従って、本実施の形態によれば、簡単な構成および簡単な工程で、電子部品13の動作に影響を与えることなく、電子部品13の接続電極14と実装基板11の導体パターン12との機械的な接合の強度や接合の安定性の向上を図ることができる。

【0054】特に、樹脂フィルム15を接着する工程において、樹脂フィルム15を加熱して、樹脂フィルム15が流動性を有するようにした後樹脂フィルム15を硬化させることによって、樹脂フィルム15を実装基板11に接着するようにした場合には、樹脂フィルム15の硬化時の収縮力により、電子部品13の接続電極14と実装基板11の導体パターン12との機械的な接合の強度や接合の安定性をより確実に向上させることができる。

【0055】また、本実施の形態では、治具30によって電子部品13の周辺の部分において樹脂フィルム15を実装基板11側に加圧しながら、樹脂フィルム15が電子部品13の実装基板11とは反対側の面13bと電子部品13の周辺の部分における実装基板11の一方の面11aとに密着するように、樹脂フィルム15を実装基板11に接着するので、樹脂フィルム15を実装基板11に強固に接着することができる。これにより、樹脂フィルム15と実装基板11との接合状態を安定に保つことができる。

【0056】また、本実施の形態によれば、樹脂フィルム15によって電子部品13が封止されるので、簡単な構成および簡単な工程で、電子部品13の動作に影響を与えることなく、電子部品13を封止することができる。これにより、環境等に対する電子装置10の耐性を

13

確保することができる。なお、実装基板11の孔31が、電子部品13が配置される領域の中央部に配置されている場合でも、この孔31を栓部材35によって塞ぐことにより、確実に電子部品13の封止状態を保つことができる。また、孔31が電子部品13の封止状態に影響を与えないほど小さい場合には、孔31を塞がなくてもよい。

【0057】また、本実施の形態によれば、電子部品13の一方の面13aと実装基板11の一方の面11aとの間に空間16が形成されているので、電子部品13の一方の面13aが他の物に接触することによって電子部品13の動作が影響を受けることを防止することができる。これは、特に、電子部品13が弾性表面波素子や振動子や高周波回路部品の場合に有効である。

【0058】これらのことから、本実施の形態によれば、電子装置10の信頼性を向上させることができる。また、本実施の形態によれば、樹脂フィルム15を用いて電子部品13の封止を行うので、キャップのような構造体を用いて電子部品13の封止を行う場合に比べて、電子装置10の小型化、軽量化、薄型化が可能になる。また、本実施の形態によれば、樹脂フィルム15を用いて電子部品13の封止を行うので、低コストで上述の各効果を得ることができる。

【0059】〔第2の実施の形態〕次に、図15ないし図18を参照して、本発明の第2の実施の形態に係る電子装置の製造方法について説明する。第1の実施の形態と同様に、本実施の形態でも、電子装置10を1個ずつ製造してもよいし、複数の電子装置10を同時に製造してもよい。以下では、複数の電子装置10を同時に製造する場合について説明する。

【0060】本実施の形態に係る電子装置の製造方法では、まず、図15に示したように、電子部品13の一方の面13aが実装基板11の一方の面11aに対向するように、実装基板11の上に電子部品13を配置し、電子部品13の接続電極14を実装基板11の導体パターン12に電気的に接続し且つ機械的に接合する。次に、実装基板11の一方の面11aの形状とほぼ同じ平面形状に形成された樹脂フィルム15を、電子部品13および実装基板11を覆うように配置する。

【0061】なお、図15における実装基板11は、複数の電子部品13に対応する部分を含んだものである。そして、この実装基板11上には、複数の電子部品13が配置される。また、本実施の形態では、実装基板11には、各電子部品13が配置される領域の周辺部において、複数の孔31が形成されている。孔31は、例えば、電子部品13を中心として互いに反対側の2箇所に設けられていてもよいし、電子部品13の4つの側部の外側の4箇所に設けられていてもよい。

【0062】次に、図16に示したように、樹脂フィルム15を加熱して樹脂フィルム15を軟化させた状態

14

で、実装基板11の孔31を通して、実装基板11の電子部品13とは反対側から電子部品13側の気体を吸引する。これにより、樹脂フィルム15が電子部品13の実装基板11とは反対側の面13bと電子部品13の周辺の部分における実装基板11の一方の面11aとに均一に密着して電子部品13および実装基板11を覆うように、樹脂フィルム15の形状を変化させる。このときの樹脂フィルム15の温度は、樹脂フィルム15が硬化する温度よりも低くなるようにする。なお、樹脂フィルム15が常温でも十分な柔軟性を有する場合には、樹脂フィルム15を加熱せずに、上述の吸引のみで樹脂フィルム15の形状を変化させてもよい。

【0063】本実施の形態では、樹脂フィルム15を加熱する手段および実装基板11の電子部品13とは反対側から電子部品13側の気体を吸引する手段として、第1の実施の形態と同様に、減圧可能な加熱炉32を用いている。しかし、加熱する手段や気体を吸引する手段としては他の手段を用いてもよい。

【0064】また、本実施の形態では、第1の実施の形態と同様に、電子部品13の周辺の部分において樹脂フィルム15に当接する棒状の治具30を用いて、電子部品13の周辺の部分において樹脂フィルム15を実装基板11側に加圧することによって、樹脂フィルム15を電子部品13の周辺の部分における実装基板11の一方の面11aに密着させている。

【0065】次に、図17に示したように、治具30によって電子部品13の周辺の部分において樹脂フィルム15を実装基板11側に加圧しながら、樹脂フィルム15が電子部品13の実装基板11とは反対側の面13bと電子部品13の周辺の部分における実装基板11の一方の面11aとに密着するように、樹脂フィルム15を実装基板11に接合する。具体的には、治具30によって電子部品13の周辺の部分において樹脂フィルム15を実装基板11側に加圧しながら、加熱炉32のヒーター33によって実装基板11および樹脂フィルム15を加熱して、樹脂フィルム15の温度を樹脂フィルム15が硬化する温度以上とする。これにより、樹脂フィルム15を、流動性を有するようにした後、硬化させて、樹脂フィルム15を実装基板11に接合すると共に、樹脂フィルム15の形状を固定する。

【0066】次に、図18に示したように、符号41で示した切断位置で、実装基板11および樹脂フィルム15を切断して、個々の電子装置10を完成させる。本実施の形態では、実装基板11の孔31は、樹脂フィルム15を実装基板11に接合する工程において、樹脂フィルム15によって塞がれるので、第1の実施の形態における栓部材35によって孔31を塞がなくとも、確実に封止状態を保つことができる。

【0067】なお、図18では、個々の電子装置10における実装基板11に孔31が残るように、実装基板1

1および樹脂フィルム15を切断している。しかし、孔31よりも電子部品13に近い位置で実装基板11および樹脂フィルム15を切断して、個々の電子装置10における実装基板11に孔31が残らないようにしてもよい。

【0068】本実施の形態におけるその他の構成、作用および効果は、第1の実施の形態と同様である。

【0069】なお、本発明は上記各実施の形態に限定されず、種々の変更が可能である。例えば、実装基板11における孔31は、吸引用に特別に設けたものに限らず、スルーホール等の既存の孔であってもよい。

【0070】

【発明の効果】以上説明したように、請求項1ないし9のいずれかに記載の電子装置の製造方法では、樹脂フィルムは、電子部品の実装基板とは反対側の面と電子部品の周辺の部分における実装基板の一方の面とに密着するように電子部品および実装基板を覆い、実装基板に接着される。そして、この樹脂フィルムによって、電子部品の接続電極と実装基板の導体パターンとの機械的な接合が補強される。従って、本発明によれば、簡単な工程で、電子部品の動作に影響を与えることなく、電子部品の接続電極と実装基板の導体パターンとの機械的な接合の強度や接合の安定性の向上を図ることができるという効果を奏する。また、本発明によれば、治具によって、電子部品の周辺の部分において樹脂フィルムを実装基板側に加圧しながら、樹脂フィルムが電子部品の実装基板とは反対側の面と電子部品の周辺の部分における実装基板の一方の面とに密着するように、樹脂フィルムを実装基板に接着するので、樹脂フィルムを実装基板に強固に接着することができ、これにより、樹脂フィルムと実装基板との接合状態を安定に保つことができるという効果を奏する。

【0071】また、請求項2記載の電子装置の製造方法によれば、樹脂フィルムによって電子部品が封止されるので、簡単な工程で、電子部品の動作に影響を与えることなく、電子部品を封止することができるという効果を奏する。

【0072】また、請求項3記載の電子装置の製造方法によれば、電子部品の一方の面と実装基板の一方の面との間に空間が形成されるので、電子部品の一方の面が他の物に接触することによって電子部品の動作に影響を受けることを防止することができるという効果を奏する。

【0073】また、請求項4記載の電子装置の製造方法によれば、樹脂フィルムを接着する工程は、樹脂フィルムを加熱して、樹脂フィルムが流動性を有するようにした後樹脂フィルムを硬化させることによって、樹脂フィルムを実装基板に接着するようにしたので、電子部品の接続電極と実装基板の導体パターンとの機械的な接合の強度や接合の安定性をより確実に向上させることができるという効果を奏する。

【0074】また、請求項5ないし9のいずれかに記載の電子装置の製造方法によれば、樹脂フィルムを配置する工程は、実装基板に形成された孔を通して、実装基板の電子部品とは反対側から電子部品側の気体を吸引することによって、樹脂フィルムが電子部品の実装基板とは反対側の面と電子部品の周辺の部分における実装基板の一方の面とに密着して電子部品および実装基板を覆うように、樹脂フィルムの形状を変化させる工程を含むようにしたので、樹脂フィルムの形状を容易に決定することができるという効果を奏する。

【0075】また、請求項6記載の電子装置の製造方法によれば、樹脂フィルムの形状を変化させる工程は、樹脂フィルムを軟化させた状態で、樹脂フィルムの形状を変化させるようにしたので、樹脂フィルムの形状をより容易に決定することができるという効果を奏する。

【0076】また、請求項8記載の電子装置の製造方法によれば、実装基板に形成された孔は、実装基板において電子部品が配置される領域の中央部に配置され、樹脂フィルムを接着する工程の後で、この孔を塞ぐようにしたので、樹脂フィルムによって電子部品を封止する場合でも確実に封止状態を保つことができるという効果を奏する。

【0077】また、請求項9記載の電子装置の製造方法によれば、実装基板に形成された孔は、実装基板において電子部品が配置される領域の周辺部に配置され、この孔は、樹脂フィルムを接着する工程において樹脂フィルムによって塞がれるようにしたので、樹脂フィルムによって電子部品を封止する場合でも確実に封止状態を保つことができるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態が適用される電子装置の断面図である。

【図2】本発明の第1の実施の形態において用いられる樹脂フィルムの特性の一例を概念的に示す説明図である。

【図3】本発明の第1の実施の形態との比較のために従来の接合方法の一例を示す断面図である。

【図4】本発明の第1の実施の形態との比較のために従来の接合方法の他の例を示す断面図である。

【図5】本発明の第1の実施の形態との比較のために従来の接合方法の更に他の例を示す断面図である。

【図6】本発明の第1の実施の形態における接合方法の一例を示す断面図である。

【図7】本発明の第1の実施の形態における接合方法の他の例を示す断面図である。

【図8】本発明の第1の実施の形態における接合方法の更に他の例を示す断面図である。

【図9】本発明の第1の実施の形態における電子部品として弾性表面波素子の一例を示す平面図である。

【図10】本発明の第1の実施の形態に係る電子装置の

18

【図16】図15に続く工程を示す説明図である。

【図17】図16に続く工程を示す説明図である。

【図18】図17に続く工程を示す説明図である。

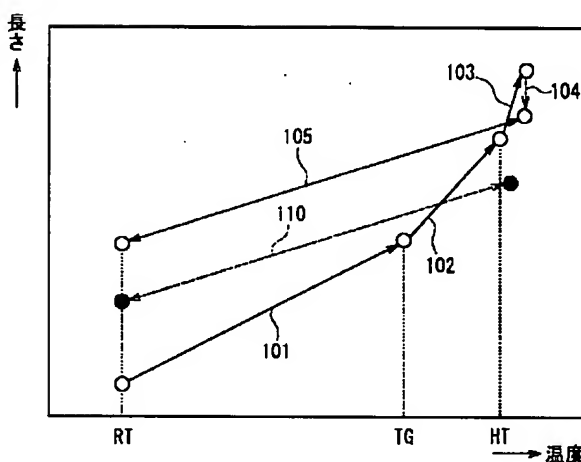
【符号の説明】

【符号の説明】

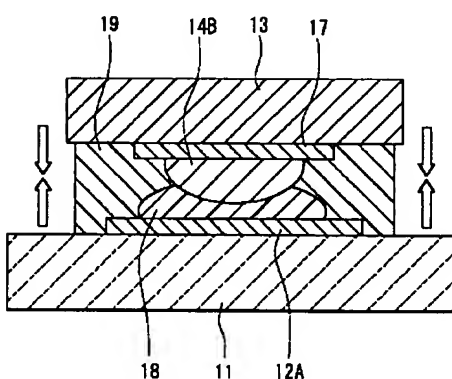
10…電子装置、11…実装基板、12…導体パターン、13…電子部品、14…接続電極、15…樹脂フィルム、16…空間、30…治具、31…孔。

ルム、16…空間、30…治具、31…孔。

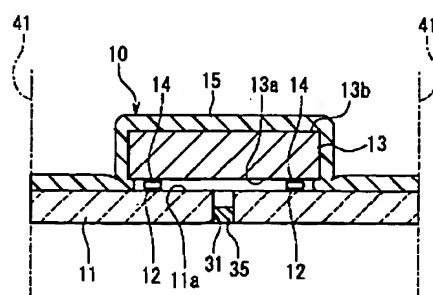
【図2】



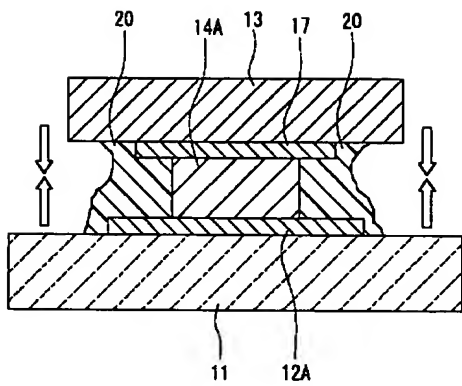
【図4】



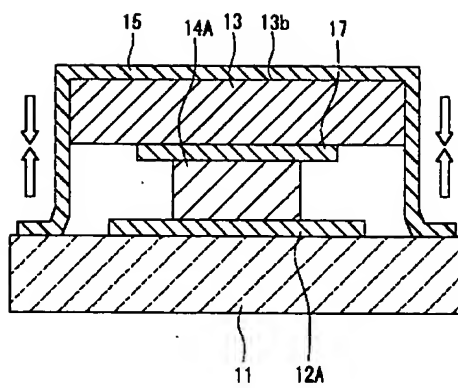
【图13】



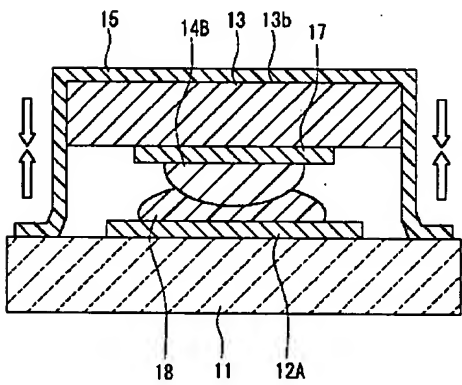
【図5】



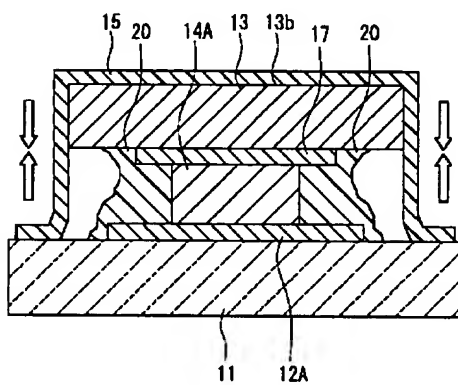
【図6】



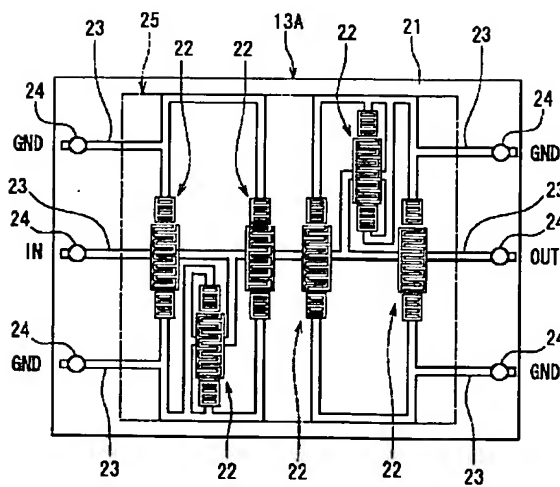
【図7】



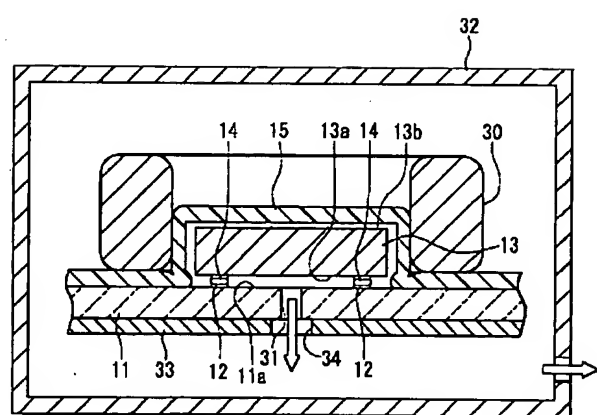
【図8】



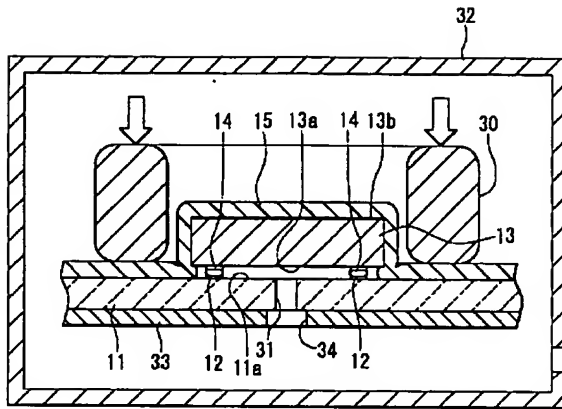
【図9】



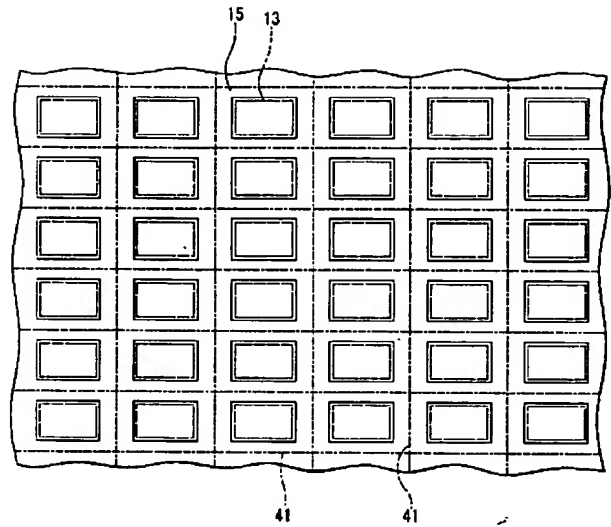
【図11】



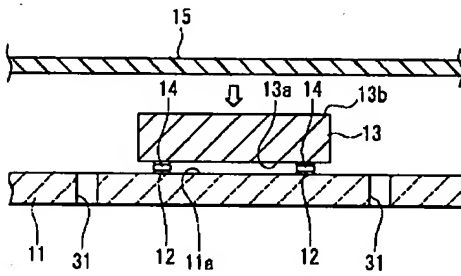
【図12】



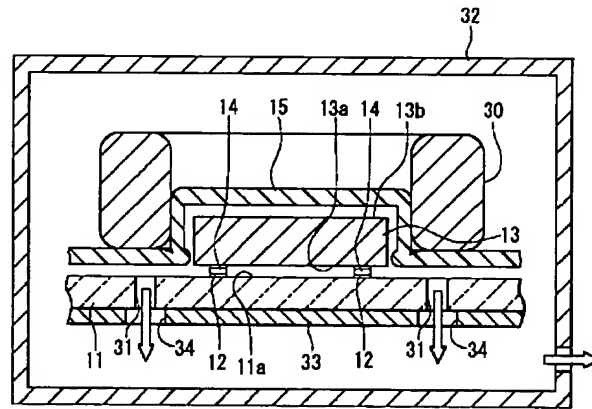
【図14】



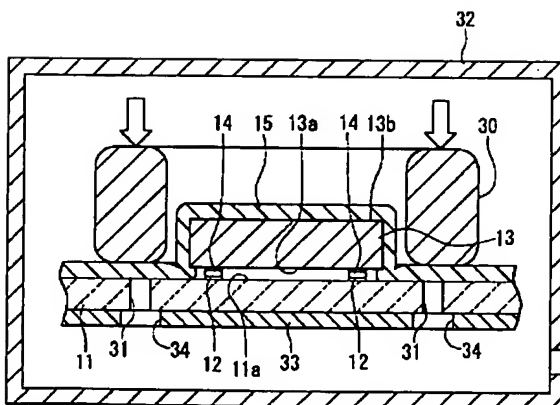
【図15】



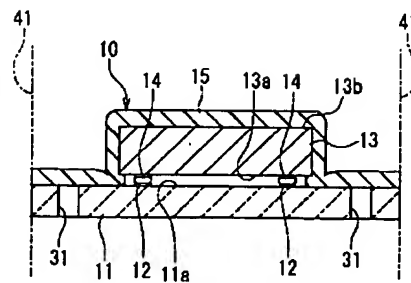
【図16】



【図17】



【図18】



(72)発明者 黒沢 文勝
東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

(72)発明者 林 信一郎
東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

Fターム(参考) 4M109 AA01 BA03 CA24 GA10
5E314 AA25 AA27 AA32 BB02 BB11
CC15 EE03 EE10 FF01 FF21
GG11
5E319 AA03 AA07 AB05 AC17 BB16
BB20 CC01 CC12 CC61 CC70
CD15
5F061 AA01 BA03 CA26 CB12 FA06

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the manufacture approach of the electronic instrument equipped with a mounting substrate and the electronic parts mounted in this mounting substrate.

[0002]

[Description of the Prior Art] As for a surface acoustic element, the Kushigata electrode is formed in one field of a piezo-electric substrate. This surface acoustic element is widely used for the filter in mobile communication equipment, such as a cellular phone, etc.

[0003] By the way, electronic parts, such as semi-conductor components, are used in many cases with the gestalt of the package which has the structure where electronic parts were mounted on the mounting substrate, and the conductor pattern of a mounting substrate was electrically connected with the connection electrode of electronic parts, and the closure of the electrical installation part of the connection electrode of electronic parts and the conductor pattern of a mounting substrate was carried out. It is also the same as when electronic parts are surface acoustic elements. In addition, in this application, the thing equipped with a mounting substrate and the electronic parts mounted in this mounting substrate is called electronic instrument.

[0004] In an electronic instrument, it roughly divides into the electrical installation approach of the connection electrode of electronic parts, and the conductor pattern of a mounting substrate, and there are face down bonding which arranges electronic parts so that the field which has the connection electrode of electronic parts may turn to a mounting substrate, and face up bonding to which the field which has the connection electrode of electronic parts arranges electronic parts so that a mounting substrate may turn to the opposite side in it. For the miniaturization of an electronic instrument, the face down bonding is more advantageous.

[0005] It is common for it to be filled up with under-filling material between electronic parts and a mounting substrate, and to close the electrical installation part of the connection electrode of electronic parts and the conductor pattern of a mounting substrate by the manufacture approach of the conventional electronic instrument which adopted face down bonding, after connecting electrically the connection electrode of electronic parts and the conductor pattern of a mounting substrate.

[0006] However, since there is a problem peculiar to a surface acoustic element when electronic parts are surface acoustic elements, the above general approaches are not then used. A problem peculiar to a surface acoustic element is making it the resin for the closures etc. not contact the surface acoustic wave propagation field in the front face of a surface acoustic element, as the Kushigata electrode is formed in that front face, and actuation of a surface acoustic element is not affected in a surface acoustic element, while it is necessary to close a surface acoustic element so that foreign matters, such as moisture and dust, may not adhere to this Kushigata electrode.

[0007] Therefore, as the manufacture approach of an electronic instrument in case electronic parts are surface acoustic elements conventionally, after connecting electrically the connection electrode of a surface acoustic element, and the conductor pattern of a mounting substrate, the method of enclosing a surface acoustic element and performing the closure by the structure like the cap formed by the ceramic metallurgy group etc., was used, for example. As the manufacture approach of others of an electronic instrument in case electronic parts are surface acoustic elements, after connecting electrically the connection electrode of a surface acoustic element, and the conductor pattern of a mounting substrate, there is a method of enclosing the perimeter of a surface acoustic element by side philharmonic material, and performing the closure.

[0008]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] By the approach of enclosing a surface acoustic element and performing the closure by the structure like a cap among the manufacture approaches of an electronic instrument in case electronic parts are surface acoustic elements, there is a trouble that the miniaturization of an electronic instrument is difficult. Moreover, by this approach, the above-mentioned structure has the trouble that improvement in the reinforcement of

the mechanical junction to the connection electrode of a surface acoustic element and the conductor pattern of a mounting substrate or the stability of junction cannot be aimed at in order not to contribute to mechanical junction to the connection electrode of a surface acoustic element, and the conductor pattern of a mounting substrate.

[0009] Moreover, by the approach of enclosing the perimeter of a surface acoustic element by side philharmonic material among the manufacture approaches of an electronic instrument in case electronic parts are surface acoustic elements, and performing the closure, there is a trouble that there is a possibility that side philharmonic material may enter the surface acoustic wave propagation field in the front face of a surface acoustic element.

[0010] In addition, also in the case of RF passive circuit elements [vibrator or], not only a surface acoustic element but electronic parts may affect actuation of electronic parts, if the resin for the closures etc. contacts the front face of electronic parts. Therefore, the above-mentioned trouble is the same not only when electronic parts are surface acoustic elements, but about the case where electronic parts are vibrator and RF passive circuit elements.

[0011] This invention was made in view of this trouble, that 1st purpose is the manufacture approach of the electronic instrument equipped with a mounting substrate and the electronic parts mounted in this mounting substrate, and is an easy process, and it is for providing about the manufacture approach of an electronic instrument of having enabled it to aim at improvement in the reinforcement of the mechanical junction to the connection electrode of electronic parts, and the conductor pattern of a mounting substrate, or the stability of junction, without affecting actuation of electronic parts.

[0012] The 2nd purpose of this invention is to offer the manufacture approach of the electronic instrument which enabled it to close electronic parts, without in addition to the 1st purpose of the above, being an easy process and affecting actuation of electronic parts.

[0013]

[Means for Solving the Problem] The mounting substrate which has the conductor pattern which exposes the manufacture approach of the electronic instrument of this invention in one field, It is arranged so that the field which has a connection electrode in one field and has this connection electrode may counter one field of a mounting substrate. So that a connection electrode is electrically connected to the conductor pattern of a mounting substrate, and it may be the approach of manufacturing the electronic instrument equipped with the electronic parts joined mechanically and one field of electronic parts may counter one field of a mounting substrate The process which arranges electronic parts and a mounting substrate and is joined mechanically [connect the connection electrode of electronic parts to the conductor pattern of a mounting substrate electrically and], With the process which arranges a resin film so that electronic parts and a mounting substrate may be covered, and the fixture which contacts a resin film in the surrounding part of electronic parts Pressurizing a resin film in the surrounding part of electronic parts at a mounting substrate side, it has the process which pastes up a resin film on a mounting substrate so that a resin film may stick to the field of the opposite side, and one field of the mounting substrate in the surrounding part of electronic parts with the mounting substrate of electronic parts.

[0014] By the manufacture approach of the electronic instrument of this invention, with the mounting substrate of electronic parts, a resin film covers electronic parts and a mounting substrate so that it may stick to the field of the opposite side, and one field of the mounting substrate in the surrounding part of electronic parts, and it pastes them up on a mounting substrate. And the mechanical junction to the connection electrode of electronic parts and the conductor pattern of a mounting substrate is reinforced with this resin film.

[0015] In the manufacture approach of the electronic instrument of this invention, a resin film may close electronic parts. Moreover, in the manufacture approach of the electronic instrument of this invention, space may be formed between one field of electronic parts, and one field of a mounting substrate.

[0016] Moreover, in the manufacture approach of the electronic instrument of this invention, the process which pastes up a resin film may paste up a resin film on a mounting substrate by stiffening a resin film, after heating a resin film and making it a resin film have a fluidity.

[0017] In the manufacture approach of the electronic instrument of this invention, moreover, the process which arranges a resin film By letting the hole formed in the mounting substrate pass, and attracting the gas by the side of electronic parts from the opposite side with the electronic parts of a mounting substrate The process to which the configuration of a resin film is changed may be included so that a resin film may stick to the field of the opposite side, and one field of the mounting substrate in the surrounding part of electronic parts with the mounting substrate of electronic parts and may cover electronic parts and a mounting substrate. In this case, the process to which the configuration of a resin film is changed is in the condition of having softened the resin film, and may change the configuration of a resin film. Moreover, the hole formed in the mounting substrate may be arranged in the center section of the field where electronic parts are arranged in a mounting substrate. Moreover, the manufacture approach of the electronic instrument of this invention may be further equipped with the process which closes a hole after the process which pastes up a resin film. Moreover, the hole formed in the mounting substrate may be arranged at the periphery of the field where electronic parts are arranged in a mounting substrate, and this hole may be closed by the

resin film, in the process which pastes up a resin film.

[0018]

[Embodiment of the Invention] Hereafter, the gestalt of operation of this invention is explained to a detail with reference to a drawing.

[the gestalt of the 1st operation] -- with reference to drawing 1, the configuration of the electronic instrument with which the gestalt of operation of the 1st of this invention is applied is explained first. The mounting substrate 11 which has the conductor pattern 12 which exposes the electronic instrument 10 in the gestalt of this operation in one field 11a, It is arranged so that field 13a which has the connection electrode 14 in one field 13a, and has this connection electrode 14 may counter one field 11a of the mounting substrate 11. The electronic parts 13 joined mechanically [the connection electrode 14 is electrically connected to the conductor pattern 12 of the mounting substrate 11, and], In the mounting substrate 11 of electronic parts 13, electronic parts 13 and the mounting substrate 11 were covered so that it might stick to field 13b of the opposite side, and one field 11a of the mounting substrate 11 in the surrounding part of electronic parts 13, and it has the resin film 15 adhered to the mounting substrate 11.

[0019] The mounting substrate 11 is formed with glass, resin, or a ceramic. Although electronic parts 13 are a surface acoustic element, vibrator, RF passive circuit elements, etc., they may be other electronic parts. Electronic parts 13 are mounted in the mounting substrate 11 by the face down bonding arranged so that field 13a which has the connection electrode 14 may turn to the mounting substrate 11 as mentioned above. Space 16 is formed between one field 13a of electronic parts 13, and one field 11a of the mounting substrate 11.

[0020] Field 13b of the opposite side is covered without the clearance with the resin film 15 in the mounting substrate 11 of electronic parts 13. The surrounding part of electronic parts 13 is also covered with the resin film 15 without the clearance among one field 11a of the mounting substrate 11. Moreover, the resin film 15 is closing the whole electronic parts 13 including the electrical installation part of the connection electrode 14 of electronic parts 13, and the conductor pattern 12 of the mounting substrate 11.

[0021] The resin film 15 is formed with thermosetting resin, such as an epoxy resin. The thickness of the resin film 15 is 50-150 micrometers.

[0022] Next, the outline of the manufacture approach of the electronic instrument 10 concerning the gestalt of this operation is explained. The manufacture approach of this electronic instrument 10 so that one field 13a of electronic parts 13 may counter one field 11a of the mounting substrate 11 The process which arranges electronic parts 13 and the mounting substrate 11, and is joined mechanically [connect the connection electrode 14 of electronic parts 13 to the conductor pattern 12 of the mounting substrate 11 electrically, and], The resin film 15 is arranged so that it may stick to one field 11a of the mounting substrate [in / in the mounting substrate 11 of electronic parts 13 / field 13b of the opposite side, and the surrounding part of electronic parts 13] 11 and electronic parts 13 and the mounting substrate 11 may be covered. It has the process which pastes up the resin film 15 on the mounting substrate 11.

[0023] Next, with reference to drawing 2, an example of the property of the resin film 15 used in the gestalt of this operation is explained notionally. In drawing 2, the white round head and the continuous line show the correspondence relation between the temperature of the resin film 15, and the die length about the direction of arbitration. Moreover, in drawing 2, the black dot and the broken line show the correspondence relation between the temperature in the resin whose configuration is stable to a temperature change like BT (Bismaleimide triazine) resin for the comparison with the property of the resin film 15, and the die length about the direction of arbitration. By the resin whose configuration is stable to a temperature change, as the sign 110 showed, die length changes almost linearly to a temperature change.

[0024] The resin film 15 is maintaining the film configuration, when the temperature is ordinary temperature (room temperature) RT. If the temperature of the resin film 15 is raised from ordinary temperature RT to glass-transition-temperature TG and it goes as the sign 101 showed, the resin film 15 will expand so that die length may change almost linearly to a temperature change, while softening gradually. If the temperature of the resin film 15 is raised from glass-transition-temperature TG to the hardening initiation temperature HT and it goes as the sign 102 showed, the resin film 15 will expand rapidly while coming to have a fluidity. If temperature of the resin film 15 is carried out to beyond the hardening initiation temperature HT as the sign 103 showed, it is begun to harden the resin film 15. After hardening of the resin film 15 is completed, as the sign 104 showed, the resin film 15 is contracted. At this time, the force (henceforth a shrinkage force) of the direction to contract arises on the resin film 15. After hardening of the resin film 15 is completed, as the sign 105 showed, the configuration of the resin film 15 is stable to a temperature change, without softening or having a fluidity again, even if it raises temperature. Although the hardening initiation temperature HT changes with properties of the resin film 15, it is about 150-200 degrees C, for example, and, in the case of the resin film 15 formed using the epoxy resin, is around 150 degrees C. Moreover, the time amount required by hardening termination from hardening initiation of the resin film 15 also changes with properties of the resin film 15.

[0025] In addition, the property of the resin film 15 shown in drawing 2 is notional strictly. If it follows, for example, the temperature variation per unit time amount changes, the property of the resin film 15 will also change.

[0026] By the manufacture approach of the electronic instrument 10 concerning the gestalt of this operation, the

configuration of the resin film 15 is changed so that the resin film 15 may stick to field 13b of the opposite side, and one field 11a of the mounting substrate 11 in the surrounding part of electronic parts 13 in the mounting substrate 11 of electronic parts 13 at homogeneity and may cover electronic parts 13 and the mounting substrate 11, where it raised the temperature of the resin film 15 and the resin film 15 is softened for example. Then, after raising the temperature of the resin film 15 further and making it the resin film 15 have a fluidity, while pasting up the resin film 15 on the mounting substrate 11 by stiffening the resin film 15, the configuration of the resin film 15 is fixed. In case the resin film 15 hardens, a shrinkage force occurs as mentioned above. The shrinkage force of this resin film 15 acts so that electronic parts 13 may be pushed against the mounting substrate 11 side. Thereby, the mechanical junction to the connection electrode 14 of electronic parts 13 and the conductor pattern 12 of the mounting substrate 11 is reinforced more certainly. Moreover, when the resin film 15 contracts, the resin film 15 is more closely stuck to electronic parts 13 and the mounting substrate 11.

[0027] In addition, when it has flexibility with the resin film 15 sufficient also in ordinary temperature, the resin film 15 is made to transform in ordinary temperature, the configuration is determined, after that, the temperature of the resin film 15 may be raised and the resin film 15 may be stiffened.

[0028] Moreover, where the resin film 15 is softened in the temperature below glass transition temperature, the configuration of the resin film 15 may be determined and the resin film 15 may be stiffened over comparatively long time amount after that in the temperature below glass transition temperature.

[0029] Moreover, instead of raising the temperature of the resin film 15 and softening the resin film 15, when the resin film 15 is formed with the resin softened by ultraviolet rays, ultraviolet rays may be irradiated at the resin film 15, and the resin film 15 may be softened. Or while raising the temperature of the resin film 15, ultraviolet rays may be irradiated at the resin film 15, and the resin film 15 may be softened.

[0030] Moreover, instead of raising the temperature of the resin film 15 and stiffening the resin film 15, when the resin film 15 is formed with the resin hardened by ultraviolet rays, ultraviolet rays may be irradiated at the resin film 15, and the resin film 15 may be stiffened. Or while raising the temperature of the resin film 15, ultraviolet rays may be irradiated at the resin film 15, and the resin film 15 may be stiffened.

[0031] By the way, in the gestalt of this operation, various approaches can be used as the electrical installation of the connection electrode 14 of electronic parts 13, and the conductor pattern 12 of the mounting substrate 11, and the approach of mechanical junction. Hereafter, some examples of the electrical installation of the connection electrode 14 of electronic parts 13 and the conductor pattern 12 of the mounting substrate 11 and the approach (only henceforth the junction approach) of mechanical junction are explained.

[0032] First, with reference to drawing 3 thru/or drawing 5, the example of the conventional junction approach is explained for the comparison with the gestalt of this operation. In addition, in drawing 3 thru/or drawing 5, the electrical installation of the connection electrode 14 of electronic parts 13 and the conductor pattern 12 of the mounting substrate 11 and the part of mechanical junction are greatly drawn compared with other parts.

[0033] In the example shown in drawing 3, as a connection electrode 14 of electronic parts 13, it connected with the conductor pattern 17 of electronic parts 13, for example, bump 14A which consists of gold is prepared. On the other hand, some conductor patterns 12 are made, for example, connection 12A which consists of gold is prepared in the mounting substrate 11 side. In this example, metal junction of bump 14A and the connection 12A is carried out, and thereby, bump 14A and connection 12A are mechanically joined while connecting electrically.

[0034] In the example shown in drawing 4, as a connection electrode 14 of electronic parts 13, it connected with the conductor pattern 17 of electronic parts 13, for example, bump 14B which consists of gold is prepared. On the other hand, some conductor patterns 12 are made, for example, connection 12A which consists of gold is prepared in the mounting substrate 11 side. In this example, bump 14B and connection 12A are electrically connected by the conductive paste 18. Then, it fills up with the under-filling material 19 between electronic parts 13 and the mounting substrate 11, and mechanical junction of bump 14B, the conductive paste 18, and connection 12A is stably secured according to the shrinkage force of this under-filling material 19.

[0035] In the example shown in drawing 5, as a connection electrode 14 of electronic parts 13, it connected with the conductor pattern 17 of electronic parts 13, for example, bump 14A which consists of gold is prepared. On the other hand, some conductor patterns 12 are made, for example, connection 12A which consists of gold is prepared in the mounting substrate 11 side. In this example, bump 14A and connection 12A are arranged so that it may touch mutually, and thereby, bump 14A and connection 12A are connected electrically. Between the electronic parts 13 and the mounting substrates 11 in the perimeter of bump 14A and connection 12A, the non-conductive or anisotropy conductive paste 20 for junction is poured in. And the mechanical junction to bump 14A and connection 12A is stably secured according to the shrinkage force of this paste 20 for junction.

[0036] Next, with reference to drawing 6 thru/or drawing 8, the example of the junction approach in the gestalt of this operation is explained. In addition, in drawing 6 thru/or drawing 8, the electrical installation of the connection electrode 14 of electronic parts 13 and the conductor pattern 12 of the mounting substrate 11 and the part of mechanical

junction are greatly drawn compared with other parts.

[0037] Like the example shown in drawing 3, as a connection electrode 14 of electronic parts 13, it connected with the conductor pattern 17 of electronic parts 13, for example, bump 14A which consists of gold is prepared in the example shown in drawing 6. On the other hand, some conductor patterns 12 are made, for example, connection 12A which consists of gold is prepared in the mounting substrate 11 side. Metal junction of bump 14A and the connection 12A is carried out, and thereby, bump 14A and connection 12A are mechanically joined while connecting electrically. In this example, the resin film 15 in the gestalt of this operation is formed further. And the mechanical junction to bump 14A and connection 12A is reinforced according to the shrinkage force of this resin film 15.

[0038] Like the example shown in drawing 4, as a connection electrode 14 of electronic parts 13, it connected with the conductor pattern 17 of electronic parts 13, for example, bump 14B which consists of gold is prepared in the example shown in drawing 7. On the other hand, some conductor patterns 12 are made, for example, connection 12A which consists of gold is prepared in the mounting substrate 11 side. Bump 14B and connection 12A are electrically connected by the conductive paste 18. In this example, the resin film 15 in the gestalt of this operation is formed further. And mechanical junction of bump 14B, the conductive paste 18, and connection 12A is stably secured according to the shrinkage force of the resin film 15, without using the under-filling material 19.

[0039] Like the example shown in drawing 5, as a connection electrode 14 of electronic parts 13, it connected with the conductor pattern 17 of electronic parts 13, for example, bump 14A which consists of gold is prepared in the example shown in drawing 8. On the other hand, some conductor patterns 12 are made, for example, connection 12A which consists of gold is prepared in the mounting substrate 11 side. Bump 14A and connection 12A are arranged so that it may touch mutually, and thereby, bump 14A and connection 12A are connected electrically. Between the electronic parts 13 and the mounting substrates 11 in the perimeter of bump 14A and connection 12A, the non-conductive or anisotropy conductive paste 20 for junction is poured in. And the mechanical junction to bump 14A and connection 12A is stably secured according to the shrinkage force of this paste 20 for junction. In this example, the resin film 15 in the gestalt of this operation is formed further. And the mechanical junction to bump 14A and connection 12A is reinforced according to the shrinkage force of this resin film 15.

[0040] In addition, most conventional junction approaches not only in what was shown in drawing 6 thru/or drawing 8 but face down bonding can be used for the junction approach in the gestalt of this operation.

[0041] Next, with reference to drawing 9, an example of surface acoustic element 13A as electronic parts 13 is explained. Surface acoustic element 13A shown in drawing 9 R> 9 has the piezo-electric substrate 21, the Kushigata electrode 22 and conductor pattern 23 which were formed in one field of this piezo-electric substrate 21, and the connection electrode 24 formed in the edge of a conductor pattern 23. The connection electrode 24 is equivalent to the connection electrode 14 in drawing 1 etc. Surface acoustic element 13A is a component which uses the surface acoustic wave generated by the Kushigata electrode 22 for basic actuation, and has a function as a band pass filter with the gestalt of this operation.

[0042] In drawing 9, the connection electrode 24 which attached the notation "IN" is an input terminal, the connection electrode 24 which attached the notation "OUT" is an output terminal, and the connection electrode 24 which attached the notation "GND" is an earth terminal. Moreover, in drawing 9, the field surrounded with the broken line shown with a sign 25 is a field which has the need of making it a sealing agent etc. not enter into the inside, including a surface acoustic wave propagation field.

[0043] Next, with reference to drawing 10 thru/or drawing 14, the manufacture approach of the electronic instrument 10 concerning the gestalt of this operation is explained in detail. With the gestalt of this operation, you may manufacture one electronic instrument 10 at a time, and two or more electronic instruments 10 may be manufactured to coincidence. Below, the case where two or more electronic instruments 10 are manufactured to coincidence is explained.

[0044] By the manufacture approach of the electronic instrument concerning the gestalt of this operation, first, as shown in drawing 10, electronic parts 13 are arranged on the mounting substrate 11, and the connection electrode 14 of electronic parts 13 is electrically connected to the conductor pattern 12 of the mounting substrate 11, and it joins mechanically so that one field 13a of electronic parts 13 may counter one field 11a of the mounting substrate 11. Next, the resin film 15 formed in the almost same flat-surface configuration as the configuration of one field 11a of the mounting substrate 11 is arranged so that electronic parts 13 and the mounting substrate 11 may be covered.

[0045] In addition, the mounting substrate 11 in drawing 10 contains the part corresponding to two or more electronic parts 13. And on this mounting substrate 11, two or more electronic parts 13 are arranged. Moreover, with the gestalt of this operation, the hole 31 is formed in the mounting substrate 11 in the center section of the field where each electronic parts 13 are arranged.

[0046] Next, as shown in drawing 11, where it heated the resin film 15 and the resin film 15 is softened, it lets the hole 31 of the mounting substrate 11 pass, and the gas by the side of electronic parts 13 is attracted from the opposite side in the electronic parts 13 of the mounting substrate 11. Although a gas here changes with ambient atmospheres at the time

of processing, they are air, nitrogen gas, inert gas, etc. The configuration of the resin film 15 is changed so that the resin film 15 may stick to field 13b of the opposite side, and one field 11a of the mounting substrate 11 in the surrounding part of electronic parts 13 in the mounting substrate 11 of electronic parts 13 at homogeneity and may cover electronic parts 13 and the mounting substrate 11 by this. It is made for the temperature of the resin film 15 at this time to become lower than the temperature which the resin film 15 hardens. Thus, the configuration of the resin film 15 can be easily determined by letting the hole 31 of the mounting substrate 11 pass, attracting the gas by the side of electronic parts 13 from the opposite side in the electronic parts 13 of the mounting substrate 11, and changing the configuration of the resin film 15. Moreover, where the resin film 15 is softened, the configuration of the resin film 15 can be more easily determined by changing the configuration of the resin film 15. In addition, when it has flexibility with the resin film 15 sufficient also in ordinary temperature, the configuration of the resin film 15 may be changed only by above-mentioned suction, without heating the resin film 15.

[0047] In addition, instead of raising the temperature of the resin film 15 and softening the resin film 15, when the resin film 15 is formed with the resin softened by ultraviolet rays, ultraviolet rays may be irradiated at the resin film 15, and the resin film 15 may be softened. Or while raising the temperature of the resin film 15, ultraviolet rays may be irradiated at the resin film 15, and the resin film 15 may be softened.

[0048] With the gestalt of this operation, the heating furnace 32 which can be decompressed is used as a means to attract the gas by the side of electronic parts 13 from the opposite side, in the electronic parts 13 of a means to heat the resin film 15, and the mounting substrate 11. However, other means may be used as a means to heat, or a means to attract a gas. The heating furnace 32 has the heater 33 at which the mounting substrate 11 is laid. A heater 33 heats the mounting substrate 11 and the resin film 15. The hole 34 which is open for free passage to the hole 31 of the mounting substrate 11 is formed in the heater 33. If the gas in a heating furnace 32 is discharged and the inside of a heating furnace 32 is decompressed, it will let the hole 34 of a heater 33, and the hole 31 of the mounting substrate 11 pass, and, as for the electronic parts 13 of the mounting substrate 11, the gas by the side of electronic parts 13 will be attracted from the opposite side.

[0049] Moreover, with the gestalt of this operation, the resin film 15 is stuck to one field 11a of the mounting substrate 11 in the surrounding part of electronic parts 13 using the fixture 30 of the shape of a frame which contacts the resin film 15 in the surrounding part of electronic parts 13 by pressurizing the resin film 15 in the surrounding part of electronic parts 13 at the mounting substrate 11 side. As an approach of pressurizing the resin film 15 with a fixture 30, the approach of pressurizing the resin film 15 with the self-weight of a fixture 30 may be used, and the approach of pressurizing the resin film 15 may be used by pressurizing caudad with the weight or pressurizer which does not illustrate a fixture 30. In addition, before a fixture 30 changes the configuration of the resin film 15, it may be arranged on the resin film 15, and after changing the configuration of the resin film 15, it may be arranged on the resin film 15. Moreover, the fixture 30 used when manufacturing two or more electronic instruments 10 to coincidence is the aggregate of the part of the shape of two or more frame corresponding to each electronic parts 13.

[0050] Next, pressurizing the resin film 15 in the surrounding part of electronic parts 13 at the mounting substrate 11 side with a fixture 30, as shown in drawing 12, the resin film 15 is pasted up on the mounting substrate 11 so that the resin film 15 may stick to field 13b of the opposite side, and one field 11a of the mounting substrate 11 in the surrounding part of electronic parts 13 in the mounting substrate 11 of electronic parts 13. Pressurizing the resin film 15 in the surrounding part of electronic parts 13 at the mounting substrate 11 side with a fixture 30, the mounting substrate 11 and the resin film 15 are heated at a heater 33, and, specifically, it carries out to beyond the temperature to which the resin film 15 hardens the temperature of the resin film 15. After making it have a fluidity for the resin film 15, while making it harden and pasting up the resin film 15 on the mounting substrate 11 by this, the configuration of the resin film 15 is fixed.

[0051] In addition, instead of raising the temperature of the resin film 15 and stiffening the resin film 15, when the resin film 15 is formed with the resin hardened by ultraviolet rays, ultraviolet rays may be irradiated at the resin film 15, and the resin film 15 may be stiffened. Or while raising the temperature of the resin film 15, ultraviolet rays may be irradiated at the resin film 15, and the resin film 15 may be stiffened.

[0052] Next, as shown in drawing 13, the plug part material 35 which consists of a sealing agent etc. closes the hole 31 of the mounting substrate 11 if needed. Next, the mounting substrate 11 and the resin film 15 are cut, and each electronic instrument 10 is completed in the cutting location shown with the sign 41 in drawing 13. Drawing 14 is the top view showing the mounting substrate 11 in front of the cutting process shown in drawing 13, electronic parts 13, and the resin film 15. The manufacture approach in the case of manufacturing one electronic instrument 10 at a time is the same as that of the case where two or more electronic instruments 10 are manufactured to coincidence, except the process which cuts the above-mentioned mounting substrate 11 and the above-mentioned resin film 15 becoming unnecessary.

[0053] As explained above, by the manufacture approach of the electronic instrument 10 concerning the gestalt of this operation, in the mounting substrate 11 of electronic parts 13, the resin film 15 covers electronic parts 13 and the

mounting substrate 11 so that it may stick to field 13b of the opposite side, and one field 11a of the mounting substrate 11 in the surrounding part of electronic parts 13, and pastes the mounting substrate 11. And the mechanical junction to the connection electrode 14 of electronic parts 13 and the conductor pattern 12 of the mounting substrate 11 is reinforced with this resin film 15. Moreover, under-filling material is not filled up with the gestalt of this operation between electronic parts 13 and the mounting substrate 11. Therefore, according to the gestalt of this operation, improvement in the reinforcement of the mechanical junction to the connection electrode 14 of electronic parts 13 and the conductor pattern 12 of the mounting substrate 11 or the stability of junction can be aimed at at an easy configuration and an easy process, without affecting actuation of electronic parts 13.

[0054] By stiffening the resin film 15, after heating the resin film 15 and making it the resin film 15 have a fluidity in the process which pastes up the resin film 15 especially When pasting up the resin film 15 on the mounting substrate 11, the reinforcement of the mechanical junction to the connection electrode 14 of electronic parts 13 and the conductor pattern 12 of the mounting substrate 11 and the stability of junction can be more certainly raised according to the shrinkage force at the time of hardening of the resin film 15.

[0055] Moreover, with the gestalt of this operation, pressurizing the resin film 15 in the surrounding part of electronic parts 13 at the mounting substrate 11 side with a fixture 30 Since the resin film 15 is pasted up on the mounting substrate 11 so that the resin film 15 may stick to one field 11a of the mounting substrate [in / in the mounting substrate 11 of electronic parts 13 / field 13b of the opposite side, and the surrounding part of electronic parts 13] 11 The resin film 15 can be firmly pasted up on the mounting substrate 11. Thereby, the junction condition of the resin film 15 and the mounting substrate 11 can be maintained at stability.

[0056] Moreover, according to the gestalt of this operation, since the closure of the electronic parts 13 is carried out with the resin film 15, electronic parts 13 can be closed at an easy configuration and an easy process, without affecting actuation of electronic parts 13. Thereby, the resistance of the electronic instrument 10 to an environment etc. is securable. In addition, even when the hole 31 of the mounting substrate 11 is arranged in the center section of the field where electronic parts 13 are arranged, the closure condition of electronic parts 13 can be kept certain by closing this hole 31 with the plug part material 35. Moreover, when a hole 31 is so small that it does not affect the closure condition of electronic parts 13, it is not necessary to close a hole 31.

[0057] Moreover, according to the gestalt of this operation, since space 16 is formed between one field 13a of electronic parts 13, and one field 11a of the mounting substrate 11, when one field 13a of electronic parts 13 contacts other objects, it can prevent that actuation of electronic parts 13 is influenced. In the case of a surface acoustic element, vibrator, or RF passive circuit elements, especially this has effective electronic parts 13.

[0058] According to the gestalt of this operation from these things, the dependability of an electronic instrument 10 can be raised. Moreover, according to the gestalt of this operation, since the closure of electronic parts 13 is performed using the resin film 15, compared with the case where the closure of electronic parts 13 is performed using the structure like a cap, miniaturization [of an electronic instrument 10], lightweight-izing, and thin shape-ization is attained. Moreover, according to the gestalt of this operation, since the closure of electronic parts 13 is performed using the resin film 15, each above-mentioned effectiveness can be acquired by low cost.

[0059] With reference to [the gestalt of the 2nd operation] next drawing 15 thru/or drawing 18 , the manufacture approach of the electronic instrument concerning the gestalt of operation of the 2nd of this invention is explained. With the gestalt of this operation as well as the gestalt of the 1st operation, you may manufacture one electronic instrument 10 at a time, and two or more electronic instruments 10 may be manufactured to coincidence. Below, the case where two or more electronic instruments 10 are manufactured to coincidence is explained.

[0060] By the manufacture approach of the electronic instrument concerning the gestalt of this operation, first, as shown in drawing 15 , electronic parts 13 are arranged on the mounting substrate 11, and the connection electrode 14 of electronic parts 13 is electrically connected to the conductor pattern 12 of the mounting substrate 11, and it joins mechanically so that one field 13a of electronic parts 13 may counter one field 11a of the mounting substrate 11. Next, the resin film 15 formed in the almost same flat-surface configuration as the configuration of one field 11a of the mounting substrate 11 is arranged so that electronic parts 13 and the mounting substrate 11 may be covered.

[0061] In addition, the mounting substrate 11 in drawing 15 contains the part corresponding to two or more electronic parts 13. And on this mounting substrate 11, two or more electronic parts 13 are arranged. Moreover, with the gestalt of this operation, two or more holes 31 are formed in the mounting substrate 11 in the periphery of the field where each electronic parts 13 are arranged. The electronic parts 13 of each other may be formed in the hole 31 by two places of the opposite side as a core, and it may be prepared in four places of the outside of four flanks of electronic parts 13.

[0062] Next, as shown in drawing 16 , where it heated the resin film 15 and the resin film 15 is softened, it lets the hole 31 of the mounting substrate 11 pass, and the gas by the side of electronic parts 13 is attracted from the opposite side in the electronic parts 13 of the mounting substrate 11. The configuration of the resin film 15 is changed so that the resin film 15 may stick to field 13b of the opposite side, and one field 11a of the mounting substrate 11 in the surrounding part of electronic parts 13 in the mounting substrate 11 of electronic parts 13 at homogeneity and may cover electronic

parts 13 and the mounting substrate 11 by this. It is made for the temperature of the resin film 15 at this time to become lower than the temperature which the resin film 15 hardens. In addition, when it has flexibility with the resin film 15 sufficient also in ordinary temperature, the configuration of the resin film 15 may be changed only by above-mentioned suction, without heating the resin film 15.

[0063] With the gestalt of this operation, the heating furnace 32 which can be decompressed is used like [the electronic parts 13 of a means to heat the resin film 15, and the mounting substrate 11] the gestalt of the 1st operation as a means to attract the gas by the side of electronic parts 13 from the opposite side. However, other means may be used as a means to heat, or a means to attract a gas.

[0064] Moreover, with the gestalt of this operation, the resin film 15 is stuck to one field 11a of the mounting substrate 11 in the surrounding part of electronic parts 13 like the gestalt of the 1st operation using the fixture 30 of the shape of a frame which contacts the resin film 15 in the surrounding part of electronic parts 13 by pressurizing the resin film 15 in the surrounding part of electronic parts 13 at the mounting substrate 11 side.

[0065] Next, pressurizing the resin film 15 in the surrounding part of electronic parts 13 at the mounting substrate 11 side with a fixture 30, as shown in drawing 17, the resin film 15 is pasted up on the mounting substrate 11 so that the resin film 15 may stick to field 13b of the opposite side, and one field 11a of the mounting substrate 11 in the surrounding part of electronic parts 13 in the mounting substrate 11 of electronic parts 13. Pressurizing the resin film 15 in the surrounding part of electronic parts 13 at the mounting substrate 11 side with a fixture 30, the mounting substrate 11 and the resin film 15 are heated at the heater 33 of a heating furnace 32, and, specifically, it carries out to beyond the temperature to which the resin film 15 hardens the temperature of the resin film 15. After making it have a fluidity for the resin film 15, while making it harden and pasting up the resin film 15 on the mounting substrate 11 by this, the configuration of the resin film 15 is fixed.

[0066] Next, as shown in drawing 18, the mounting substrate 11 and the resin film 15 are cut, and each electronic instrument 10 is completed in the cutting location shown with the sign 41. With the gestalt of this operation, in the process which pastes up the resin film 15 on the mounting substrate 11, since it is closed by the resin film 15, the hole 31 of the mounting substrate 11 can keep a closure condition certain, even if the plug part material 35 in the gestalt of the 1st operation does not close a hole 31.

[0067] In addition, in drawing 18, the mounting substrate 11 and the resin film 15 are cut so that a hole 31 may remain in the mounting substrate 11 in each electronic instrument 10. However, the mounting substrate 11 and the resin film 15 are cut in the location near [hole / 31] electronic parts 13, and you may make it a hole 31 not remain in the mounting substrate 11 in each electronic instrument 10.

[0068] The configuration of others in the gestalt of this operation, an operation, and effectiveness are the same as the gestalt of the 1st operation.

[0069] In addition, this invention is not limited to the gestalt of each above-mentioned implementation, but various modification is possible for it. For example, the holes 31 in the mounting substrate 11 may be the existing holes, such as not only a thing but a through hole specially prepared to suction.

[0070]

[Effect of the Invention] As explained above, by the manufacture approach of an electronic instrument according to claim 1 to 9, with the mounting substrate of electronic parts, a resin film covers electronic parts and a mounting substrate so that it may stick to the field of the opposite side, and one field of the mounting substrate in the surrounding part of electronic parts, and pastes them up on a mounting substrate. And the mechanical junction to the connection electrode of electronic parts and the conductor pattern of a mounting substrate is reinforced with this resin film.

Therefore, according to this invention, the effectiveness that improvement in the reinforcement of the mechanical junction to the connection electrode of electronic parts and the conductor pattern of a mounting substrate or the stability of junction can be aimed at is done so at an easy process, without affecting actuation of electronic parts. Moreover, according to this invention, pressurizing a resin film in the surrounding part of electronic parts with a fixture at a mounting substrate side Since a resin film is pasted up on a mounting substrate so that a resin film may stick to the field of the opposite side, and one field of the mounting substrate in the surrounding part of electronic parts with the mounting substrate of electronic parts A resin film can be firmly pasted up on a mounting substrate, and this does so the effectiveness that the junction condition of a resin film and a mounting substrate can be maintained at stability.

[0071] Moreover, according to the manufacture approach of an electronic instrument according to claim 2, since the closure of the electronic parts is carried out with a resin film, the effectiveness that electronic parts can be closed is done so at an easy process, without affecting actuation of electronic parts.

[0072] Moreover, according to the manufacture approach of an electronic instrument according to claim 3, since space is formed between one field of electronic parts, and one field of a mounting substrate, when one field of electronic parts contacts other objects, actuation of electronic parts does so the effectiveness that it can prevent being influenced.

[0073] According to the manufacture approach of an electronic instrument according to claim 4, moreover, the process which pastes up a resin film Since the resin film was pasted up on the mounting substrate by stiffening a resin film after

heating a resin film and making it a resin film have a fluidity The effectiveness that the reinforcement of the mechanical junction to the connection electrode of electronic parts and the conductor pattern of a mounting substrate and the stability of junction can be raised more certainly is done so.

[0074] According to the manufacture approach of an electronic instrument according to claim 5 to 9, moreover, the process which arranges a resin film By letting the hole formed in the mounting substrate pass, and attracting the gas by the side of electronic parts from the opposite side with the electronic parts of a mounting substrate Since it was made to include the process to which the configuration of a resin film is changed so that a resin film may stick to the field of the opposite side, and one field of the mounting substrate in the surrounding part of electronic parts with the mounting substrate of electronic parts and may cover electronic parts and a mounting substrate The effectiveness that the configuration of a resin film can be determined easily is done so.

[0075] Moreover, according to the manufacture approach of an electronic instrument according to claim 6, the process to which the configuration of a resin film is changed is in the condition of having softened the resin film, and since it was made to change the configuration of a resin film, it does so the effectiveness that the configuration of a resin film can be determined more easily.

[0076] Moreover, according to the manufacture approach of an electronic instrument according to claim 8, the hole formed in the mounting substrate is arranged in the center section of the field where electronic parts are arranged in a mounting substrate, and after the process which pastes up a resin film, since it was made to close this hole, even when closing electronic parts with a resin film, it does so the effectiveness that a closure condition can be kept certain.

[0077] Moreover, according to the manufacture approach of an electronic instrument according to claim 9, the hole formed in the mounting substrate is arranged at the periphery of the field where electronic parts are arranged in a mounting substrate, and since it was made to be closed by the resin film in the process which pastes up a resin film, this hole does so the effectiveness that a closure condition can be kept certain, even when closing electronic parts with a resin film.

[Translation done.]